

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 1 区分

【発行日】平成 19 年 8 月 16 日 (2007.8.16)

【公開番号】特開 2006-1832(P2006-1832A)

【公開日】平成 18 年 1 月 5 日 (2006.1.5)

【年通号数】公開・登録公報 2006-001

【出願番号】特願 2005-174051(P2005-174051)

【国際特許分類】

C 0 1 B 33/159 (2006.01)

C 0 9 C 1/30 (2006.01)

C 0 9 C 3/12 (2006.01)

C 0 9 D 7/12 (2006.01)

C 0 9 D 11/02 (2006.01)

C 0 9 D 201/00 (2006.01)

【F I】

C 0 1 B 33/159

C 0 9 C 1/30

C 0 9 C 3/12

C 0 9 D 7/12

C 0 9 D 11/02

C 0 9 D 201/00

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 6 月 28 日 (2007.6.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 15

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 15】

- a) ヒドロゲルを予備粉砕する、
- b) ヒドロゲルを乾燥してキセロゲルを生成する、
- c) キセロゲルを粉砕する、
- d) 表面を変性する

工程からなる請求項 11 から 14 までのいずれか 1 項記載の方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0014】

意想外にも、前記課題は、 以下の発明の詳細な説明および請求の範囲および実施例に詳細に記載されている本発明の表面変性シリカゲルおよび以下の発明の詳細な説明、実施例および請求の範囲に詳細に記載されている本発明の表面変性シリカゲルの製造方法により解決される。